Оптическая спектроскопия эрозионных плазменных струй плазмотрона постоянного тока в области нуклеации нанокомпозита медь/ графен [[1]](#footnote-1)\*)

Шавелкина М.Б., Кавыршин Д.И.

Объединенный институт высоких температур РАН, г. Москва, Россия, [mshavelkina@gmail.com](mailto:mshavelkina@gmail.com)

Цель данной работы заключается в исследовании оптическими методами процесса интеркалирования при синтезе 3D наноструктур на основе графена в плазменных струях гелия, генерируемых плазмотроном постоянного тока.

Синтез медьсодержащего нанокомпозита проведен при снижении скорости расхода плазмообразующего газа до некоторого порогового значения [1], при котором областью привязки дугового разряда являлась верхняя поверхность канала медного сопла - анода, вызывающая предельную эрозию. Для исследования параметров эрозионной плазменной струи и протекающих в ней процессах был использован трехканальный оптоволоконный спектрометр AvaSpec 2048, регистрирующим излучение плазмы в спектральном диапазоне 220-1000 нм со спектральным разрешением 0.2-0.5 нм [2]. На рисунке 1 представлено определение температуры твёрдой фазы по ее тепловому излучению методом координат Вина [3]. Полученная температура составила 1700 К.

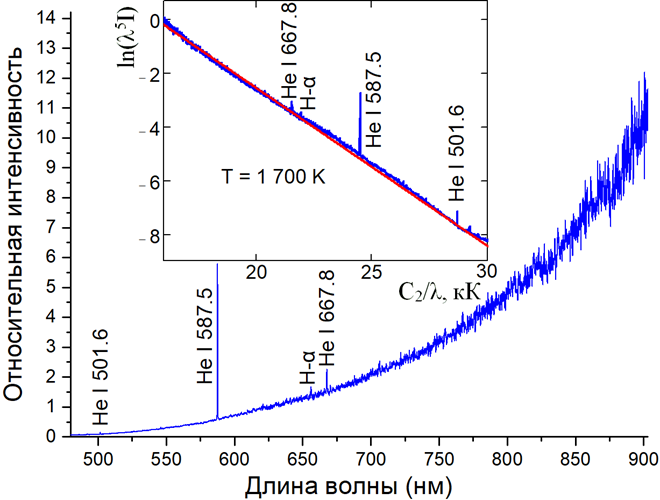


Рисунок 1. Определение температуры твёрдой фазы методом координат Вина.

В целом, показана возможность использования меди в качестве интеркалята графена при создании 3D наноструктур в плазменных условиях. Установлено, что при температуре 1700 К достигается максимальная спектральная плотность потока излучения твердой фазы, образованной конденсированным углеродом (С2).

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 20-58-04013 Бел\_мол\_а.

Литература

1. Шавелкина М.Б. и др. ХВЭ, 2019, 53, 380.
2. Shavelkina M B. et al. High Temperature, 2020, 58, 309.
3. Ochkin V N Weinheim: Wiley-VCH, Chichester, 2009.

1. \*) [DOI – тезисы на английском](http://www.fpl.gpi.ru/Zvenigorod/XLIX/Pt/en/GS-Shavelkina_e.docx) [↑](#footnote-ref-1)